京大基研 物性セミナー 2009年 10月 7日

原始惑星系円盤におけるダストの帯電と 合体成長の"壁"

京都大学 大学院人間・環境学研究科 奥住 聡

北海道大学 低温科学研究所 田中秀和 京都大学 大学院人間・環境学研究科 阪上雅昭

概要

□ 原始惑星系円盤でのダストの負帯電 ダスト成長理論では(なぜか)無視されてきた素過程 成長を阻害する? 問題ない?

□ 帯電を考慮した合体成長シミュレーション

▶ サイズ分布の進化は3通りの結末

□ 原始惑星系円盤への応用



太陽系形成標準モデル(京都モデル)



http://www.geo.titech.ac.jp/lab/ida/STUDIES/basic_process.html

微惑星仮説: 「kmサイズの固体天体(微惑星)がその後できた」

微惑星形成シナリオは「壁」だらけ



ダストサイズ<1cmに 成長の"壁"あり



今日の話:ダストの負帯電

 ■ 原始惑星系円盤は弱く電離していると 考えられている(e.g., Umebayashi 83; Sano+ 00)。
 (電離源:銀河宇宙線,中心星X線,...)

 電離ガス環境下では、ダストは 電子やイオンを効率よく吸収。
 平均的には負に帯電(あとで)。





■ 磁気回転不安定, MRI (Balbus & Hawley 91)

–差動回転する磁気流体特有の不安定性
–原始惑星系円盤での乱流機構の最有力候補
–低電離度領域では起こらない(不活性)

■ 微小ダストは電離ガスを効率良く捕獲して 電離度を大幅に下げる。

→ 広い乱流不活性領域 (Sano et al. 00)

□ 層流化 → 破壊・ダスト層巻き上げを抑制
 微小ダストの存在は、

ダストの進化自体にとって重要





今日の話:ダストの負帯電と静電反発

- 原始惑星系円盤は弱く電離していると 考えられている(e.g., Umebayashi 83; Sano+ 00)。
 (電離源:銀河宇宙線,中心星X線,...)
- 電離ガス環境下では、ダストは
 電離電子を吸収して負に帯電する。
- 同符号に帯電→ダスト同士は静電反発
 この効果はダスト成長理論で完全に
 無視されてきた。

Question: ダストの静電反発は成長に対して 無視できる? 無視できない?



予備的考察: 中性プラズマ中でのダストの負帯電と静電反発

1:「中性プラズマ中ではダストは負に帯電する」 (Spitzer 1941)

▶ 理由:電子の熱速度はイオンよりも速いから! (よりたくさんダストに入射)



▶ 球の静電容量 *C* = *a* (CGS単位系)

→ 帯電量
$$Q = CV = aV \sim -e\left(\frac{a}{0.1\mu m}\right)\left(\frac{T}{100 K}\right)$$

イオン:+e

予備的考察: 中性プラズマ中でのダストの負帯電と静電反発

2:「中性プラズマ中のダストは、 熱運動で合体成長し続けることができない」

- ト相対運動エネルギー $E_{kin} \sim k_{B}T$
- ▶ **静電反発エネルギー**(2体の帯電ダストを接触 させるのに必要なエネルギー)

$$E_{\text{el}} \equiv \frac{a_1 a_2}{a_1 + a_2} V^2 \sim k_{\text{B}} T \left(\frac{a}{0.1 \mu \text{m}}\right) \left(\frac{T}{100 \text{K}}\right)$$

- ・合体可能条件: $E_{kin} > E_{el}$
 - → a>0.1µm のダストは合体できない! (@100K)



予備的考察:中性プラズマ中でのダストの負帯電と静電反発

原始惑星系円盤では、次の2つの 効果を考慮する必要がある:

- ・ダストの非熱的な運動の効果
- ■赤道面沈澱,ガス乱流駆動,...
- 運動エネルギーはサイズとともに増加。

➡ 増加が十分早く起これば、 合体し続けることが可能!

- ▶ 「電子欠乏効果」 (Okuzumi 09)
- 自由電子の数が不足すると、 個々のダストの**表面電圧が一様に下がる。**
- 減少量は微小ダストの残留個数が決める。

➡ サイズ分布を考慮した取り扱いが必要!



弱電離プラズマ中でのダストの帯電

ダストによる捕獲 >> 気相再結合 → 荷電粒子の個数はダストが決めてる。

- イオン, 電子の数密度 *n*_i, *n*e
- ダストの表面電圧 V

この3者を同時に決める問題

解析解(Okuzumi 09)

$$\begin{split} V &\sim -\min\left\{\frac{k_{\mathsf{B}}T}{e}, \, \frac{en_i}{C_{\mathsf{tot}}}\right\}\\ n_i &\sim \frac{\zeta n_g}{S_{\mathsf{tot}} u_i}\\ n_e &\sim \frac{\zeta n_g}{S_{\mathsf{tot}} u_e} \exp\left(\frac{-e|V|}{k_{\mathsf{B}}T}\right) \end{split}$$



$$oldsymbol{\zeta}$$
[/s]: ガス粒子の電離率 $C_{ ext{tot}} = \int an_d(a) da \quad oldsymbol{\mathcal{J}}$ $oldsymbol{\mathcal{J}}$ $oldsymbol{\mathcal{J}}$ $oldsymbol{\mathcal{L}}$ $(= \mp \Omega \otimes \pi)$ $S_{ ext{tot}} = \int \sigma(a) n_d(a) da \quad 総幾何断面積$

$$V \sim -\min\left\{\frac{k_{\mathsf{B}}T}{e}, \frac{en_i}{C_{\mathsf{tot}}}\right\}$$

$$n_i \sim rac{\zeta n_g}{S_{ ext{tot}} u_i}$$
 $S_{ ext{tot}} = \int \sigma(a) n_d(a) da$
 $C_{ ext{tot}} = \int a n_d(a) da$

ダスト集団の総静電容量が大きすぎると、 各ダストの充電が完了する前に 自由電子が品切れになる。

総静電容量は小さいダストの個数で決まる → サイズ分布が本質的に重要

イオン-ダストプラズマ
(非中性プラズマ)
$$V \sim -\frac{en_i}{C_{tot}}$$

る

帯電を考慮したダストの成長シミュレーション

▶ サイズ分布の進化: 「合体成長方程式」を数値的に解く

新しい点

(e.g., Nakagawa+81; Tanaka+05)



$$\sigma_{\rm eff} = \pi (a_1 + a_2)^2 \left(1 - \frac{E_{\rm el}}{E_{\rm kin}} \right)$$

 $E_{el} = \frac{Q_1 Q_2}{a_1 + a_2} = \frac{a_1 a_2}{a_1 + a_2} V^2$ $E_{kin} = \frac{1}{2} \frac{M_1 M_2}{M_1 + M_2} \Delta v^2$

■ 相対速度 Δv: 熱運動 + 沈澱/乱流(Weidenschilling 84) 外部変数: 加速度 g

- 表面電圧 V : 電子欠乏効果を含む解析解(Okuzumi 09) 外部変数: 電離率 ζ
- ▶ フラクタルダストモデルを適用 (Okuzumi, Tanaka & Sakagami, submitted)
 フラクタル次元 D-2

■ダスト層形成前の比較的小さい(~cm@5AU)ダストの進化を想定

合体成長方程式 (coagulation eq., Smoluchowski eq.)

ダスト集団のサイズ(質量)分布の時間発展を解く方程式。

1D (質量Mの空間)の coagulation eq.:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f(M)}{\partial t} &= \frac{1}{2} \int_0^M dM' \; K(M'; M - M') f(M') f(M - M') \\ &- f(M) \int_0^\infty dM' \; K(M; M') f(M'), \end{aligned}$$

$$K(M_i; M_j) \equiv \langle \sigma_{
m coll} v_{
m rel}
angle$$
 "Kernel"(ただの速度係数)

意味

 Δt あたりに衝突イベント $M_1, M_2 \rightarrow M_{1+2} \equiv M_1 + M_2$ が $K(M_1; M_2) f_1 f_2 \Delta t$ 回起こる。



帯電ダストのサイズ分布進化の3形態

▶ 外部変数の取り方に応じて、進化の結末は3つのいずれかになる。
▶ 平均質量ダストの運動エネルギーと静電エネルギーの増え方の違いで決まる。



分類1:均一成長



分類2:完全成長凍結



分類3:置き去り成長



- ■沈澱/乱流が運動エネルギーを支配してから衝突断面積がゼロになる場合。
- ◇ 比較的小さいダストの成長が凍結。
 - → 総静電容量の減少が止まる。
 - → 自由電子が欠乏したままになる。
 - → 表面電位 / が低いまま固定。
- ◇残りのダスト:低電圧に保たれる おかげで成長し続けられる!!

電子欠乏効果(+サイズ分布)が ダストの成長を可能にする

原始惑星系円盤への応用



✔ 電離源: 宇宙線, X線, 放射性元素崩壊 (Umebayashi & Nakano 08; Igea & Glassgold 99)

✔ ダストは「その場」成長を仮定 (成長時間<<沈澱時間,中心星落下時間)

✓ 乱流: αモデル, α = 0.001 (円盤が100万年で散逸する乱流強度)

内縁(<1AU)では置き去り成長





エネルギー比較

電離率分布: 動径(r)方向



議論:ダストの outside-in 進化?



議論:2極分化シナリオはうまくいくか?

•材料の量…問題ない
 •進化時間…ぎりぎり問題ない
 M_d(100~200AU)
 ~ 0.5M_d(1~100AU)
 (c.f. 約1000年@1AU)

•凍結ダストは必要? ...乱流殺しとして活躍してもらう

▶ダストの円盤内での最大衝突速度 ●乱流なし → $\Delta v_{\text{max}} = \eta v_K \approx 50 \text{m/s} < 60 \text{m/s}$ ●乱流あり → $\Delta v_{\text{max}} \sim \sqrt{\alpha} c_s \sim 100 \text{m/s} > 60 \text{m/s}$

> 氷ダストの破壊速度 ≈60m/s (Wada+09)



議論:2極進化はダスト層形成に有利!



塵が磁気乱流を抑制し、石の赤道面濃集を促進

まとめ

□ダストから微惑星へ至るまでの成長経路は未解明

→ ダストのより現実的なモデル化が必要

□ 円盤ガス中でのダストの帯電

平均的には負に帯電→塵粒子どうしに静電反発 静電反発は従来のダスト成長の描像をどの程度変えるか?

ダストの合体成長によるサイズ進化を、帯電による静電反発を 考慮してシミュレートした。

→ 円盤の内縁部(<1AU)または外縁部(>100AU)を除いて ダストの成長は静電反発によって著しく阻害されることを発見

その後のダスト進化: 2極分化成長?

原始惑星系円盤での微惑星形成シナリオ



■沈澱段階(>cm)

ダストが中心星重力で赤道面に 濃集、ダスト層を形成。

■重力不安定段階(>cm → km)
 ダスト層が自己重力で分裂・収縮
 を起こし、微惑星となる。

e.g. Goldreich & Ward (1973)

